

»Green Technology made in Germany«  
はフラウンホーファーが日本で隔年開催するイベントで、持続可能なアプローチによる最先端の技術、イノベーション、ソリューションをご紹介します。  
今回のシンポジウムはフラウンホーファーとの連携の方法、またインダストリー4.0にフォーカスを当てます。



2016年4月19日  
10:00 - 19:00  
東京・両国KFCホール

## イノベーションとインダストリー4.0 フラウンホーファーと共に GREEN TECHNOLOGY MADE IN GERMANY

09:30 - 10:00	受付
10:00 - 11:30	オープニング・セッション:イノベーションとフラウンホーファーの役割
10:00 - 10:05	ご挨拶 フラウンホーファー日本代表 三木 英哉
10:05 - 10:10	開会の辞 フラウンホーファーILT(レーザー技術研究所) 所長 ラインハート・ポプラーヴェ (Prof. Dr. rer. nat. Reinhart Poprawe)
10:10 - 10:50	フラウンホーファーモデルとフラウンホーファーとの連携方法 ラインハート・ポプラーヴェ (Prof. Dr. rer. nat. Reinhart Poprawe)
10:50 - 11:30	フラウンホーファー研究所との共同研究経験談 大研医器株式会社 代表取締役社長 山田圭一 氏
11:30 - 17:00	テクノロジー・セッション:インダストリー4.0
11:30 - 12:10	企業のデジタル化 - スマートサービスとインダストリー4.0の課題と機会 フラウンホーファーIML(物流・ロジスティクス研究所) ボリス・オットー (Prof. Dr.-Ing. Boris Otto)
12:10 - 13:10	昼食休憩

「ドイツの研究業界においてフラウンホーファーが他の研究所と一線を画するのは、産業との密な連携という独特な強みがあるからです。連携することにより、お互いにインスピレーションを起こすことができるのです」

フラウンホーファー研究機構 理事長  
ライムント・ノイゲバウアー



**2016年4月19日**  
**10:00 - 19:00**  
**東京・両国KFCホール**

- |               |  |
|---------------|--|
| 13:10 - 13:50 | インターネット・オブ・シングス 概要と事例<br>フラウンホーファーENAS (エレクトロ・ナノシステム研究所)<br>ヨーク・フロメル (Assoc. Prof. Dr.-Ing. Jörg Frömel)   |
| 13:50 - 14:30 | インダストリー4.0の技術基盤としてのサイバーフィジカルシステム<br>フラウンホーファーIESE (実験ソフトウェアエンジニアリング研究所)<br>マリオ・トラップ (Dr.-Ing. Mario Trapp) |
| 14:30 - 15:10 | デジタル・フォトリック・プロダクション<br>ラインハート・ポプラーヴェ (Prof. Dr. rer. nat. Reinhart Poprawe)                                |
| 15:10 - 15:40 | <b>休憩</b>  |
| 15:40 - 16:20 | 持続可能かつ資源効率のよい未来の生産のためのスマートテクノロジー<br>フラウンホーファーIPT (生産技術研究所) 所長<br>フリッツ・クロッケ (Prof. Dr.-Ing. Fritz Klocke)   |
| 16:20 - 17:00 | スマート・エコシステムにおけるビッグデータのメリットの活用<br>フラウンホーファーIESE イェンス・ハイドリッヒ (Dr. Jens Heidrich)                             |
| 17:00 - 17:10 | <b>閉会の辞</b><br>ラインハート・ポプラーヴェ (Prof. Dr. rer. nat. Reinhart Poprawe)  |
| 17:10 - 19:00 | <b>交流会</b>   |

2016年4月19日  
10:00 - 19:00  
東京・両国KFCホール

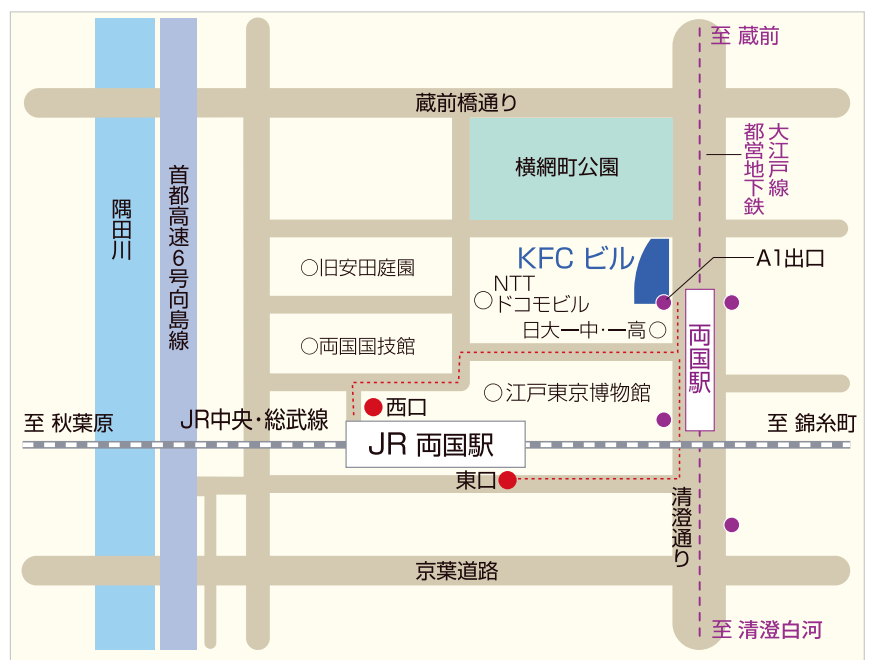
## お問い合わせ

**会場**  
KFCホール  
〒130-0015  
東京都墨田区横網1-6-1  
Phone: 03-5610-5801

**主催**  
フラウンホーファー日本代表部  
www.fraunhofer.jp  
Phone: 03-3586-7104  
E-mail: event@fraunhofer.jp

**参加費**  
参加費無料  
事前登録が必要です

※日英同時通訳付き



## ●電車でのご利用

### 【地下鉄】

都営地下鉄大江戸線「両国駅」A1出入口に直結。

### 【JR】

- JR中央・総武線「両国駅」東口より徒歩約6分。  
東口改札より線路沿いを千葉方面へ向かい、突き当たり大通りを左折しガードをくぐり、約200m先左手25階建てビル。
- JR中央・総武線「両国駅」西口より徒歩約7分。  
西口改札より両国国技館と江戸東京博物館の間の歩行者用通路に沿って、車止めのある十字路を右折。両国中学校と江戸東京博物館の間のレンガ道を進み大通りを左折し、約50m先左手25階建てビル。

